(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-216655 (P2002-216655A)

(43)公開日 平成14年8月2日(2002.8.2)

(51) IntCL'

識別記号

ΡI

テーマコート*(参考)

A 5C031

H01J 29/07

H01J 29/07

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特顧2001-7992(P2001-7992)

(22)出顧日

平成13年1月16日(2001.1.16)

Fint.

(71)出題人 000003078

株式会社東芝

東京都港区芝浦一丁目1番1号

(72)発明者 増村 哲哉

埼玉県深谷市幅羅町一丁目9番地2号 株

式会社東芝深谷工場内

(72)発明者 岡本 寿—

埼玉県深谷市輔羅町一丁目9番地2号 株

式会社東芝深谷工場内

(74)代理人 100058479

弁理士 鈴江 武彦 (外6名)

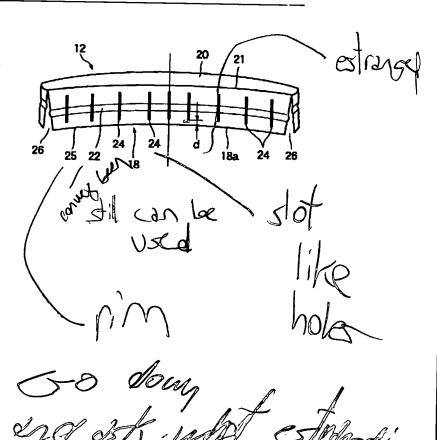
Fターム(参考) 50031 EE04 EE11 EH04

(54) 【発明の名称】 カラー陰極線管

(57)【要約】

【課題】 プレス成形されたシャドウマスクのスプリング バックを十分に低減し、 画像品位の向上を図ることが可能なカラー陰極線管を提供することにある。

【解決手段】蛍光体スクリーンに対向してシャドウマスク12は、プレス成形により形成され、なだらかなドーム状に成形されているととも電子ビーム通過孔を有したほぼ矩形状のマスク主面20と、このマスク有効部の問縁21から延出しマスク主面とほぼ直交する方向に折り曲げられたスカート部18と、を有している。スカート部には、マスク主面の周縁とほぼ平行に延びた凸状のビード22と、それぞれビードを分断して延びているとともにスカート部の外縁から所定距離だけ離間した複数のスロット状の開孔24とが形成されている



【特許請求の範囲】

【請求項1】内面に蛍光面が設けられたパネルと、

上記蛍光面に対向して配置され、上記蛍光面に向けて電 子ビームを放出する電子銃と、

上記蛍光面に対向して配置され、上記電子ビームが通過 する多数の電子ビーム通過孔を有したシャドウマスク と、を備え、

上記シャドウマスクはプレス成形により形成され、ほぼ ドーム状に成形されているとともに上記電子ビーム通過 孔を有したほぼ矩形状のマスク主面と、マスク主面の周 10 一画像を表示する。 縁から延出しマスク主面とほぼ直交する方向に折り曲げ られたスカート部と、を有し、

上記スカート部には、マスク主面の周縁とほぼ平行に延 びた凸状のビードと、それぞれ上記ビードを分断して延 びているとともにスカート部の外縁から所定距離だけ離 間した複数のスロット状の開孔とが形成されていること を特徴とするカラー陰極線管。

【請求項2】上記シャドウマスクの外側にマスクフレー ムが設けられ、

上記スカート部は、上記マスク主面の長辺から延出した 20 一対の長辺側スカート部と、上記マスク主面の短辺から 延出した一対の短辺側スカート部と、を有し、

上記スカート部は、各コーナ部で上記マスクフレームに 溶接されているとともに、上記各長辺側スカート部の中 央部および上記各短辺側スカート部の中央部で上記マス クフレームに溶接され、

上記スロット状の開孔は、上記スカート部において、隣 合う溶接部間に少なくとも1つ形成されていることを特 徴とする請求項1に記載のカラー陰極線管。

【請求項3】上記スロット状の開孔は、上記マスク主面 30 の周縁とほぼ直交する方向に延びていることを特徴とす る請求項1又は2に記載のカラー陰極線管。

【請求項4】上記スロット状の開孔と上記スカート部の 外縁との距離は、約1mmないし3mmの範囲にあるこ とを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載 のカラー陰極線管。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プレス成形された シャドウマスクを備えたカラー陰極線管に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、カラー陰極線管は、ほぼ矩形状 の有効部を有したガラス製パネルと、このパネルに連接 されたガラス製ファンネルと、ファンネルの小径部に連 接された円筒状のガラス製ネックとからなる真空外囲器 を備えている。パネルの有効部内面には、青、緑、赤に 発光するドット状またはストライプ状の3色蛍光体層、 および黒色進光層からなる蛍光体スクリーンが形成され ているとともに、真空外囲器内には、この蛍光体スクリ

ドウマスクが配置されている。また、ネック内には3電 子ピームを放出する電子銃が配設されているとともに、 ネック外周からファンネルの外周面にかけて偏向ヨーク が装着されている。

【0003】上記構成のカラー陰極線管では、電子銃か ら放出された3電子ビームを偏向ヨークの発生する水 平、垂直偏向磁界により水平、垂直方向に偏向し、シャ ドウマスクを介して蛍光体スクリーンを高周波で水平走 査するとともに低周波で垂直走査することにより、カラ

【0004】シャドウマスクには、プレス成形するタイ プと、張力を印加するタイプとがある。プレス成形によ りシャドウマスクを形成する場合、まず、平坦なマスク 基材をプレス成形機のノックアウトおよびダイの上に載 せる。そして、ブランクホルダとダイスとにより、マス ク基材の周辺部に位置した固定部を挟持してマスク基材 を固定する。続いて、ポンチによりマスク基材を所定の 曲面に張り出させた後、ブランクホルダとダイスとを離 してマスク基材の周辺部を開放する。

【0005】次に、ノックアウトおよびポンチを下方に 移動させ、マスク基材の周辺部をポンチとダイスとの間 のスペースに引き込むことによりほぼ直角に折り曲げ、 スカート部を形成する。その後、全ての型を元に戻し、 成形されたシャドウマスクを取り出す。

【0006】上記のようにプレス成形されたシャドウマ スクは、なだらかなドーム状をした所定曲面に成形され ているとともに多数の電子ビーム通過孔を有したほぼ矩 形状の主面と、この主面に直交して有効部の周縁から電 子銃側に延びたスカート部と、を有している。また、ス カート部には、プレス成形の際にマスク基材の周縁部を 固定して滑りを防止するためのビードが全周に亘って形 成されている。

【0007】そして、このようなシャドウマスクは、ス カート部を介してマスクフレームに固定され、このマス クフレームは、パネルに突設されたスタッドピンに弾性 支持体を介して脱着自在に支持されている。プレス成形 されたシャドウマスクは、自ら所定の形状を維持してい るため、簡易的かつ軽量なマスクフレームを使用でき、 マスクフレームに高い精度と強度とが求められる張力印 40 加タイプのシャドウマスクに比較して、カラー陰極線管

を低コストで構成することができる。 【0008】上記のようなプレス成形によって形成され

たシャドウマスクでは、屈曲されたスカート部が元に戻 ろうとする方向の応力、すなわち、スプリングバックが 生じる。特に、スカート部にピードが設けられている場 合、スカート部の屈曲成形が妨害されるとともに、スプ リングバックが強固となる。

【0009】そして、このようなスプリングバックによ りスカート部が本来の位置よりも外側方向に広がると、 ーンに対向して、多数の電子ビーム通過孔を有したシャ 50 これに追従してマスク主面の一部が本来の存在位置より

も内側に突出変形してしまう。マスク主面が変形した場 合には、シャドウマスクによって電子ビームを正確に色 選別することが困難となり、色純度の劣化、画像品位の 低下を招くこととなる。

【0010】上記のようなスカート部に生じるスプリン グバックを軽減するため、スカート部のコーナー部と長 辺領域、および短辺領域間に、スカート部外縁に開口し たノッチを設け、プレス成形した時にスカート部に加え られる縮み応力をノッチの変形で吸収するようにしたシ ャドウマスクが提供されている。

【0011】また、特開平9-35657号公報には、 スカート部に複数の応力吸収孔を形成し、プレス成形し た時にスカート部に加えられる縮み応力を複数の応力吸 収孔によって吸収することにより、スカート部に生じる スプリングバックを軽減したシャドウマスクが開示され ている。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】このような既知のシャ ドウマスクは、ノッチ、応力吸収孔等のスプリングバッ ク軽減手段を備えていないシャドウマスクに比較して、 一定のスプリングバック軽減を図ることができる。しか しながら、スカート部の周縁に沿って延びたビードを有 したシャドウマスクにおいては、マスク主面の曲面成形 に伴ってスカート部を屈曲成形する際、スカート部のビ ードにより屈曲成形が妨害されため、従来の対策では応 カ吸収効果は不完全でありスプリングバックを十分に低 減することが困難となる。

【0013】この発明は以上の点に鑑みなされたもの で、その目的は、プレス成形されたシャドウマスクのス ことが可能なカラー陰極線管を提供することにある。 [0014]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、この発明に係るカラー陰極線管は、内面に蛍光面が 設けられたパネルと、上記蛍光面に対向して配置され、 上記蛍光面に向けて電子ビームを放出する電子銃と、上 記蛍光面に対向して配置され、上記電子ビームが通過す る多数の電子ビーム通過孔を有したシャドウマスクと、 を備え、上記シャドウマスクはプレス成形により形成さ れ、ほぼドーム状に成形されているとともに上記電子ビ 40 ーム通過孔を有したほぼ矩形状のマスク主面と、マスク 主面の周縁から延出しマスク主面とほぼ直交する方向に 折り曲げられたスカート部と、を有し、上記スカート部 には、マスク主面の周縁とほぼ平行に延びた凸状のビー ドと、それぞれ上記ビードを分断して延びているととも にスカート部の外縁から所定距離だけ離間した複数のス ロット状の開孔とが形成されていることを特徴としてい る.

【0015】また、この発明に係るカラー陰極線管によ

けられ、上記スカート部は、上記マスク主面の長辺から 延出した一対の長辺側スカート部と、上記マスク主面の 短辺から延出した一対の短辺側スカート部と、を有し、 上記スカート部は、各コーナ部で上記マスクフレームに 溶接されているとともに、上記各長辺側スカート部の中 央部および上記各短辺側スカート部の中央部で上記マス クフレームに溶接され、上記スロット状の開孔は、上記 スカート部において、隣合う溶接部間に少なくとも1つ 形成されていることを特徴としている。

【0016】本発明に係るカラー陰極線管において、上 記スロット状の開孔と上記スカート部の外縁との距離 は、約1mmないし3mmの範囲に設定されていること が望ましい。

【0017】上記のように構成されたカラー陰極線管に よれば、シャドウマスクのスカート部にビードを分断す る複数のスロット状開孔を形成することにより、シャド ウマスクのプレス成形の際、ビードの制約を受けずスカ ート部を屈曲成形することが可能となり、スカート部に 生じるスプリングバックを軽減することができる。これ により、スプリングバックに起因するマスク主面の変形 を防止し、色純度および画像品位の向上したカラー陰極 **線管を得ることができる。また、各スロット状の開孔を** スカート部の外縁から所定距離だけ離して形成すること により、シャドウマスクの機械的強度を十分に維持する ことができる。

[0018]

【発明の実施の形態】以下図面を参照しながら、この発 明の実施の形態に係るカラー陰極線管について詳細に説 明する。図1に示すように、カラー陰極線管装置は真空 プリングバックを十分に低減し、画像品位の向上を図る 30 外囲器10を備え、この真空外囲器は、周縁にスカート 部2を有し外面が平坦なほぼ矩形状のパネル1と、パネ ルのスカート部に連接されたファンネル4と、ファンネ ルの小径部に連接された円筒状のネック3と、を有して いる。また、パネル1とファンネル4との結合部分の内 側には、図示しない磁気遮蔽体が配置されている。

【0019】パネル1の内面には赤、緑、青にそれぞれ 発光する複数の蛍光体、および連光層よりなる蛍光体ス クリーン6が形成されている。 ネック3からファンネル 4にかけてその外周には、水平、垂直偏向コイルを有す る偏向ヨーク7が装着されている。また、ネック3内に は、蛍光体スクリーン6の蛍光体に向けて、同一水平面 上を通るセンタビーム8Gおよび一対のサイドビーム8 R、8Bからなる一列配置の3電子ビームを放出する電 子銃9が配置されている。

【0020】真空外囲器10内には、蛍光面として機能 する蛍光体スクリーン6に対向してシャドウマスク12 が配設され、矩形状のマスクフレーム14に取り付けら れている。このシャドウマスク12は、後述するよう に、色識別用の多数の電子ビーム通過孔が形成されたマ れば、上記シャドウマスクの外側にマスクフレームが設 50 スク主面と、マスク主面の周縁から延出しているととも

にマスクフレーム14に固定されたスカート部と、を有 し、プレス成形により形成されている。そして、シャド ウマスク12は、マスクフレーム14に固定された弾性 支持体15をパネル1のスカート部2の内面に突設され たスタッドピン17と係合することにより、パネルに対 して脱着自在に支持されている。

【0021】なお、パネル1を含む真空外囲器10は、 パネルの中心および電子銃9を通って延びる管軸Z、管 軸と直交して延びる長軸(水平軸)Xと、管軸および長 軸と直交して延びる短軸 (垂直軸) Yと、を有してい

【0022】そして、上記のような構成のカラー陰極線 管では、電子銃9から放出された3電子ビーム8B、8 G、8Rをファンネル4の外側に装着された偏向ヨーク 7により偏向し、シャドウマスク12の電子ビーム通過 孔を介して蛍光体スクリーン6を水平、垂直走査するこ とによりカラー画像を表示する。

【0023】図2ないし図4に示すように、シャドウマ スク12はプレス成形により形成され、なだらかなドー ム状に成形されたほぼ矩形状のマスク主面20と、マス 20 ク主面の全周に亘って、マスク主面の周縁21からマス ク主面に対してほぼ垂直に延出したスカート部18と、 を一体に備えている。マスク主面20は、それぞれ垂直 軸Y方向に延びる多数の電子ビーム通過孔19が所定の 配列ピッチで形成されたほぼ矩形状の有孔部20aと、 この有孔部の周囲を囲んだ矩形枠状の無孔部20bとを 有している。

【0024】スカート部18は、それぞれマスク主面2 0の長辺から延出した一対の長辺側スカート部18a と、それぞれマスク主面の短辺から延出した一対の短辺 30 状のビード22を形成する。 側スカート部18bと、を有している。 また、スカート 部18には、プレス成形時の滑り止めとして機能する凸 状のビード22が形成され、マスク主面20の周縁21 とほぼ平行に、かつ、スカート部の全周に亘って延びて

【0025】更に、スカート部18には、それぞれビー ド22を分断して延びた複数の細長いスロット状の開孔 24が形成されている。各開孔24は、マスク主面20 の周録21とほぼ直交する方向に延びているとともに、 スカート部18の外縁25から所定距離 dだけ離間して 40 設けられている。この距離dは、約1mmないし3mm の範囲に設定されている。

【0026】各長辺側スカート部18aには例えば8本 の開孔24が所定の間隔を置いて形成され、各短辺側ス カート部18bには例えば6本の開孔24が所定の間隔 を置いて形成されている。 また、スカート部18の各コ ーナの両側には、それぞれスカート部の外縁からマスク 主面20の周縁に向かって延びたノッチ26が形成され ている。

マスク12は、マスクフレーム14の内側に配置され、 例えば、スカート部18の各コーナ部、各長辺側スカー ト部18aのY軸を挟むように2点、および各短辺側ス カート部18bのX軸を挟むように2点、の合計12点 でマスクフレームに溶接されている。

【0028】なお、シャドウマスク12に形成されたス ロット状の開孔22は、各長辺側スカート部18aにお いて、隣合う溶接部間に4本ずつ設けられ、また、各短 辺側スカート部18bにおいて、隣合う溶接部間に3本 10 ずつ設けられている。

【0029】上記構成のシャドウマスク12は以下の工 程により製造される。 図5 (a) に示すように、まず、 プレス成形してシャドウマスクを形成する前の矩形板状 のマスク基材30を用意する。この平坦なマスク基材3 0の有孔部20aには予め電子ビーム通過孔19が形成 されている。また、マスク基材30において、スカート 部18となる部分には、予め所定数のスロット状の開孔 24およびノッチ26が所定位置にそれぞれ形成されて

【0030】続いて、図5 (b) に示すように、マスク 基材30をプレス装置に装填し、プレス成形を行う。 こ の場合、まず、平坦なマスク基材30をプレス装置の上 型40aと下型40bとの間に位置決めして装填する。 次に、図6に示すように、上型40aのブランクホルダ 43を下降して、ブランクホルダ43と下型40bのダ イス44とにより、マスク基材30の周辺部、つまり、 スカート部形成部分を挟持する。この際、ブランクホル ダ43とダイス44との挟持面に形成されている環状の 凹凸部42a、42bからなるビード形成部により、凸

【0031】このようにピード22を形成してマスク基 材30の滑りを防止した状態で、上型40aのポンチ4 1を下降させ、下型40bのノックアウト42により、 マスク主面部分を所定の曲面に張り出し加工する。その 後、ブランクホルダ43とダイス44とを離してマスク 基材30の周辺部を開放する。

【0032】次に、ポンチ41をノックアウト42に連 動して押し下げ、マスク基材30の周辺部をダイス44 とポンチ41との隙間454に引き込むことによりほぼ 直角に折り曲げ、スカート部18を形成する。その後、 全ての型を元に戻し、成形されたシャドウマスク12を 取り出す。

【0033】上記のように構成されたシャドウマスク1 2によれば、スカート部18に形成されるビード22を 分断するように複数のスロット状開孔24を設けている ことから、マスク主面20の曲面に対応してスカート部 18を屈曲し成形する際、スカート部のビード22によ ってスカート部の屈曲成形が妨害されることがなく、ス カート部に加えられる縮み応力を十分に吸収することが 【0027】そして、上記のように構成されたシャドウ 50 可能となる。同時に、プレス装置開放時に生じるスカー

ト部のスプリングバックを軽減することができマスク主 面20の曲面を損なわずにプレス成形することができ る.

【0034】本発明者等は、本実施の形態に係るシャド ウマスク12と、他の数種類のシャドウマスクとを用意 し、これらについてマスク強度およびスカート部広がり 量の比較を行った。その結果を図7 (a)に示す。この 図7 (a) において、第1は、スカート部にスロットが 形成されていないシャドウマスク、第2は、スカート部 に外縁から約2mmの間隔を置いてスロットが形成され 10 ているが、ビードを分断していないシャドウマスク、第 3は、本実施の形態に係るシャドウマスクであり、スロ ット状開孔22とスカート部外縁との間隔dが2mmに 設定されたシャドウマスク、第4は、スカート部にその 外縁まで延びているとともにビードを分断したスロット が形成されているシャドウマスクをそれぞれ示してい る。また、これらのシャドウマスクは、パネルの対角が 17インチのカラー陰極線管に適合するものとした。

【0035】なお、図7 (b) に示すように、マスク強 度は、内部にシャドウマスクが設けられた真空外囲器の 20 パネルに所定のおもりを落下させた場合のシャドウマス クの耐落下強度を示している。 また、 図7 (c)に示す ように、スカート部の広がり量1は、スプリングバック 量に対応している。

【0036】図7から分かるように、本実施の形態に係 る第3のシャドウマスクによれば、スカート広がり量1 はO. 5mmであり、スプリングバックの対策を行って いない第1のシャドウマスクに比較して、スプリングバ ック量が約80%改善されている。

【0037】また、スロットを持たない第1のシャドウ 30 マスクにおけるマスク強度(36G)を基準として場 合、本実施の形態に係る第3のシャドウマスクでは、マ スク強度が40Gであり約25%向上している。これ は、各スロット状の開孔24をスカート部18の外縁か ら所定距離dだけ離して形成し、スカート部外縁に達し ない構成とすることにより、マスク主面の張り強度を十 分に維持できるためである。

【0038】スロット状の開孔24からスカート部外縁 までの距離dは、種々の実験から、1mm~3mmの範 囲に設定されている場合、スカート部のスプリングバッ 40 ク量が小さく、かつマスク主面の張り強度を高い値に維 持できることを確認した。

【0039】第4のシャドウマスクのように、スロット をスカート部の外縁まで延びるように形成した場合、ビ ードを分断したとしても、マスク強度は26Gとなり約 19%低下してしまうことが分かる。 更に、 ビードを分 断していないスロットを備えた第2のシャドウマスクに 対しても、本実施例のシャドウマスクはマスク強度が一 層向上していることが分かる。

【0040】上記のことから、本実施の形態に係るカラ 50 18…スカート部

一陰極線管によれば、シャドウマスク12のスカート部 18にビード22を分断する複数のスロット状開孔24 を形成することにより、シャドウマスクのプレス成形の 際、ビードの制約を受けずスカート部を屈曲成形するこ とが可能となり、スカート部に生じるスプリングバック を軽減することができる。これにより、スプリングバッ クに起因するマスク主面20の変形を防止し、色純度お よび画像品位の向上したカラー陰極線管を得ることがで きる。また、各スロット状の開孔24をスカート部18 の外縁から所定距離dだけ離して形成することにより、 シャドウマスクの機械的強度を十分に維持することがで きる。

【0041】なお、この発明は上述した実施の形態に限 定されることなく、この発明の範囲内で種々変形可能で ある。例えば、シャドウマスクのスカート部におけるス ロット状の開孔の設置数、形成位置等は、カラー陰極線 管のサイズや種類等に応じて種々選択可能である。

[0042]

【発明の効果】以上の詳述したように、本発明によれ ば、スカート部のビードを分断するスロット状の開孔を 設けることにより、プレス成形されたシャドウマスクの スプリングバックを十分に低減し、画像品位の向上した カラー陰極線管を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態に係るカラー陰極線管を 示す断面図。

【図2】上記カラー陰極線管におけるシャドウマスクを 示す平面図。

【図3】上記シャドウマスクの側面図。

【図4】上記シャドウマスクおよびマスクフレームの一 部を示す分解斜視図。

【図5】上記シャドウマスクを形成するためのマスク基 材を示す平面図およびプレス装置の一部を機略的に示す 断面図。

【図6】上記マスク基材にビードを形成した状態を示す 平面図およびプレス装置の一部を概略的に示す断面図。 【図7】上記シャドウマスクおよび他の比較用のシャド ウマスクについてマスク強度およびスカート広がり量を 測定した結果を示す図、マスク強度の測定方法を機略的 に示す図、およびスカート広がり量の測定方法を示す 図。

【符号の説明】

1…パネル

3…ネック

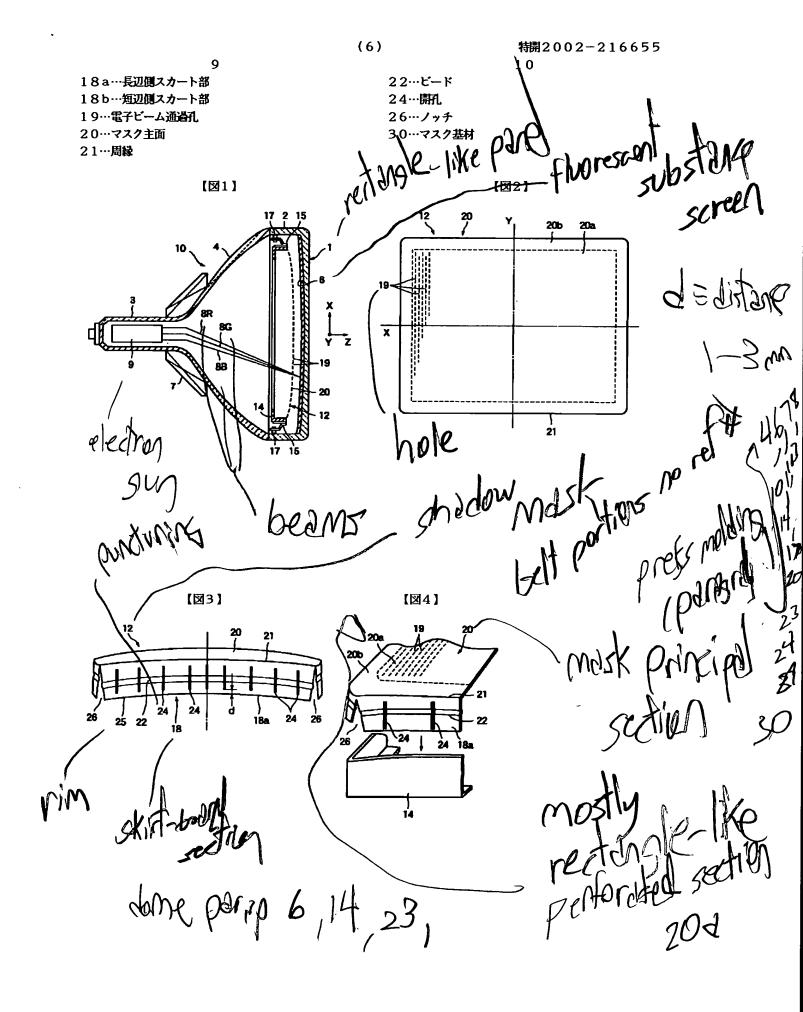
4…ファンネル

6…蛍光体スクリーン

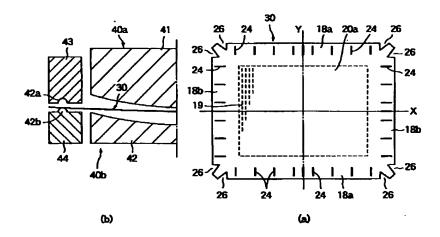
9…電子銃

10…真空外囲器

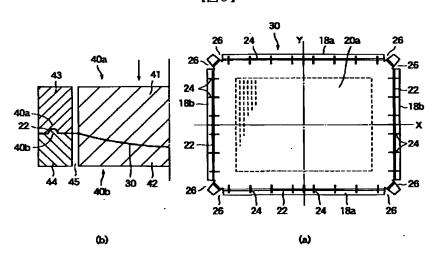
12…シャドウマスク



【図5】

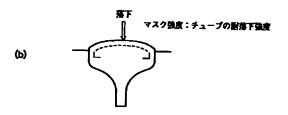


【図6】



【図7】

(A)		スカート部	マスク強度	スカート広がり量 (スカート部項収効果)
	1	スロット無	82G (基準)	3.5mm
	2	スロット スカート煌 から2mm	37G (169QJP)	0.8mm
	а	スロット スカート端 から2mm +ピート分断	40G (25%UP)	0.5mm
	4	スロット スカート始まで +ピート分断	26G (1999Down)	0.5mm





PAT-NO:

JP02002216655A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 2002216655 A

TITLE:

COLOR CATHODE-RAY TUBE

PUBN-DATE:

August 2, 2002

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MASUMURA, TETSUYA

N/A

OKAMOTO, JUICHI

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TOSHIBA CORP

N/A

APPL-NO:

JP2001007992

APPL-DATE:

January 16, 2001

INT-CL (IPC): H01J029/07

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a color cathode-ray tube that can fully reduce spring back of a shadow mask formed by press molding to improve a quality level of a picture image.

SOLUTION: A shadow mask 12 arranged so as to be opposed to a phosphor screen has a approximately rectangle mask principal plane 20 formed by press molding to be a smooth domy shape having electron beam passing holes and skirts 18 extending from a peripheral edge 21 of the effective area of this mask to be clinched in the orthogonal orientation to the mask principal plane 20. A skirt 18 includes a convex bead 22 extending almost in parallel to the peripheral edge 21 of the mask principal plane 20 and a plurality of slot-like holes 24 extending so as to sever the bead 22 individually in the position spaced a predetermined distance from the outer edge of the skirt 18.

COPYRIGHT: (C)2002, JPO

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[The technical field to which invention belongs] this invention relates to the color cathode-ray tube equipped with the shadow mask by which press forming was carried out. [0002]

[Description of the Prior Art] Generally, the color cathode-ray tube is equipped with the vacuum envelope which consists of a glass cylinder [the narrow diameter portion of the glass funnel it was connected / glass /, and a funnel was connected / cylinder / panel / this / a glass panel with the effective rectangle-like section, and] mostly /-like neck. while the fluorescent substance screen which consists of a 3 color fluorescent substance layer of the shape of the shape of a dot which emits light in blue, green, and red, and a stripe, and a black shading layer is formed in the effective circles side of a panel -- the inside of a vacuum envelope -- this fluorescent substance screen -- countering -- much electron beam passage -- the shadow mask with the hole is arranged Moreover, while the electron gun which emits 3 electron beams is arranged in the neck, it applies to the peripheral face of a funnel from a neck periphery, and is equipped with the deflecting yoke.

[0003] In the color cathode-ray tube of the above-mentioned composition, while deviating to level and a perpendicular direction by the level and the vertical deflection magnetic field in which a deflecting yoke generates 3 electron beams emitted from the electron gun and carrying out the horizontal scanning of the fluorescent substance screen by the RF through a shadow mask, a color picture is displayed by carrying out a vertical scanning by low frequency.

[0004] There are a type which carries out press forming, and a type of shadow masks which impresses tension. When forming a shadow mask by press forming, a flat mask base material is first carried NOKKUAU ** of a press-forming machine, and on a die. And with a blank holder and a dice, the fixed part located in the periphery of a mask base material is pinched, and a mask base material is fixed. Then, after making a mask base material jut out over a predetermined curved surface with punch, a blank holder and a dice are detached and the periphery of a mask base material is opened.

[0005] Next, KO and punch are moved caudad, by drawing the periphery of a mask base material in the space between punch and a dice, it bends at a right angle mostly and the skirt-board section is formed. Then, all molds are returned and the fabricated shadow mask is taken out.

[0006] while the shadow mask by which press forming was carried out as mentioned above is fabricated by the predetermined curved surface which carried out the shape of a

gently-sloping dome -- much electron beam passage -- it has mostly a rectangle-like principal plane and the skirt-board section which intersected perpendicularly with this principal plane and was prolonged in the electron gun side from the periphery of the effective section with the hole Moreover, the bead for fixing the periphery section of a mask base material in the case of press forming, and preventing slipping covers a perimeter, and is formed in the skirt-board section.

[0007] And such a shadow mask is fixed to a mask frame through the skirt-board section, and this mask frame is supported free [desorption] through the elastic-support object by the stud pin which protruded on the panel. Since the shadow mask by which press forming was carried out is maintaining the oneself predetermined configuration, it can use a mask frame simple lightweight and can constitute a color cathode-ray tube from a low cost as compared with the shadow mask of the tension impression type with which a mask frame is asked for a high precision and high intensity.

[0008] In the shadow mask formed of the above press forming, the stress of the direction from which the crooked skirt-board section tends to return, i.e., a springback, arises. A springback becomes firm, while incurvation fabrication of the skirt-board section is blocked, when the bead is especially prepared in the skirt-board section.

[0009] And if the skirt-board section spreads in the direction of an outside [position / original] by such springback, this will be followed, and a part of mask principal plane will project and deform inside an original's existence position. When a mask principal plane deforms, by the shadow mask, it becomes difficult to carry out color sorting of the electron beam correctly, and it will cause degradation of color purity, and deterioration of picture grace.

[0010] In order to mitigate the springback produced in the above skirt-board sections, when press forming of the notch which carried out opening is prepared and carried out to a skirt-board outside edge between the corner section of the skirt-board section, a long side field, and a shorter side field, the shadow mask it was made to absorb the shrinkage stress applied to the skirt-board section by deformation of a notch is offered.

[0011] Moreover, when press forming of two or more stress pores is formed and carried

[0011] Moreover, when press forming of two or more stress pores is formed and carried out to the skirt-board section, the shadow mask which mitigated the springback produced in the skirt-board section is indicated by JP,9-35657,A by absorbing the shrinkage stress applied to the skirt-board section by two or more stress pores.

[0012]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] Such a known shadow mask can aim at fixed springback mitigation as compared with the shadow mask which is not equipped with springback mitigation meanses, such as a notch and a stress pore. however, in a shadow mask with the bead prolonged along the periphery of the skirt-board section, in case incurvation fabrication of the skirt-board section is carried out with curved-surface fabrication of a mask principal plane, incurvation fabrication blocks by the bead of the skirt-board section -- **** -- as the conventional cure, the ** mosquito absorption effect is imperfect and it becomes difficult to fully reduce a springback

[0013] This invention was made in view of the above point, and the purpose fully reduces the springback of the shadow mask by which press forming was carried out, and is to offer the color cathode-ray tube which can aim at improvement in picture grace. [0014]

[Means for Solving the Problem] In order to attain the above-mentioned purpose, the color cathode-ray tube concerning this invention The panel by which the phosphor screen was prepared in the inside, and the electron gun which counters the above-mentioned phosphor screen, is arranged and emits an electron beam towards the above-mentioned phosphor screen, electron beam passage of a large number which the above-mentioned phosphor screen is countered, it is arranged, and the above-mentioned electron beam passes -- with a shadow mask with the hole while ***** and the above-mentioned shadow mask are formed of press forming and being mostly fabricated in the shape of a dome -- the above-mentioned electron beam passage -- it had the hole -- with a rectanglelike mask principal plane mostly It has the skirt-board section bent in the direction which extends from the periphery of a mask principal plane and intersects perpendicularly with a mask principal plane mostly, in the above-mentioned skirt-board section It is characterized by forming the periphery of a mask principal plane, the convex bead mostly prolonged in parallel, and puncturing of the shape of two or more slot which estanged only predetermined distance from the rim of the skirt-board section while dividing the above-mentioned bead, respectively and being prolonged.

[0015] According to the color cathode-ray tube concerning this invention, a mask frame is prepared in the outside of the above-mentioned shadow mask. moreover, the above-mentioned skirt-board section It has the long side side skirt-board section of the couple which extended from the long side of the above-mentioned mask principal plane, and the shorter side side skirt-board section of the couple which extended from the shorter side of the above-mentioned mask principal plane. the above-mentioned skirt-board section While being welded to the above-mentioned mask frame in each corner section, it is welded to the above-mentioned mask frame in a center section and the center section of each above-mentioned shorter side side skirt-board section of each above-mentioned long side side skirt-board section, and puncturing of the shape of an above-mentioned slot is set in the above-mentioned skirt-board section. It is characterized by being formed between [at least one] ****** weld zones.

[0016] As for the distance of puncturing of the shape of an above-mentioned slot, and the rim of the above-mentioned skirt-board section, in the color cathode-ray tube concerning this invention, it is desirable to be set as the range of about 1mm or 3mm.

[0017] According to the color cathode-ray tube constituted as mentioned above, by forming in the skirt-board section of a shadow mask two or more slot-like puncturing which divides a bead, it becomes possible not to receive restrictions of a bead but to carry out crookedness fabrication of the skirt-board section, and the springback produced in the skirt-board section can be mitigated in the case of press forming of a shadow mask. Deformation of the mask principal plane resulting from a springback can be prevented by this, and the color cathode-ray tube which improved can be obtained. Moreover, when only predetermined distance detaches and forms puncturing of the shape of each slot from the rim of the skirt-board section, the mechanical strength of a shadow mask is fully maintainable.

[0018]

[Embodiments of the Invention] The color cathode-ray tube concerning the form of implementation of this invention is explained in detail, referring to a drawing below. As shown in drawing 1 http://www4.ipdl.jpo.go.jp/cgi-

bin/tran web cgi ejje?u=http%3A%2F%2Fwww6.ipdl.jpo.go.jp%2FTokujitu%2Ftjitem drw.ipdl%3FN0000%3D237%26N0500%3D1E%5FN%2F%3B%3E%3B%3D%3E99%3A%3A%2F%2F%26N0001%3D123%26N0552%3D9%26N0553%3D000003>, a color cathode ray tube display is equipped with the vacuum envelope 10, and this vacuum envelope has the cylinder [it has / cylinder / the skirt-board section 2 in a periphery, and external surface was connected / cylinder / narrow diameter portion / of the flat funnel 4 connected / section / skirt-board / of the rectangle-like panel 1 and a panel] mostly, and a funnel] /-like neck 3. Moreover, the magnetic-shielding object which is not illustrated is arranged inside [for a bond part] the panel 1 and the funnel 4.

[0019] Two or more fluorescent substances which emit light in red, green, and blue, respectively, and the fluorescent substance screen 6 which consists of a shading layer are formed in the inside of a panel 1. It applies to a funnel 4 from a neck 3, and the periphery is equipped with the deflecting yoke 7 which has level and a vertical deflection coil. Moreover, the electron gun 9 which emits 3 electron beams of single-tier arrangement which consist of center beam 8G passing through the same level surface top and side beams 8R and 8B of a couple towards the fluorescent substance of the fluorescent substance screen 6 in a neck 3 is arranged.

[0020] In the vacuum envelope 10, the fluorescent substance screen 6 which functions as a phosphor screen is countered, a shadow mask 12 is arranged, and it is attached in the rectangle-like mask frame 14. this shadow mask 12 mentions later -- as -- much electron beam passage for color discernment -- it has the mask principal plane in which the hole was formed, and the skirt-board section fixed to the mask frame 14 while having extended from the periphery of a mask principal plane, and is formed of press forming And the shadow mask 12 is supported free [desorption] to the panel by engaging with the stud pin 17 which protruded on the inside of the skirt-board section 2 of a panel 1 the elastic-support object 15 fixed to the mask frame 14.

[0021] In addition, the vacuum envelope 10 containing a panel 1 has the minor axis (normal axis) Y which intersects perpendicularly with the major axis (horizontal axis) X, tube axis, and major axis which intersect perpendicularly with the tube axis Z prolonged through the center and electron gun 9 of a panel, and a tube axis, and are prolonged, and is prolonged.

[0022] and the deflecting yoke 7 equipped with the 3 electron beams 8B, 8G, and 8R emitted from the electron gun 9 in the above color cathode-ray tubes of composition on the outside of a funnel 4 -- deviating -- electron beam passage of a shadow mask 12 -- a color picture is displayed for the fluorescent substance screen 6 level and by carrying out a vertical scanning through a hole

[0023] As shown in drawing 2 http://www4.ipdl.jpo.go.jp/cgi-

bin/tran_web_cgi_ejje?u=http%3A%2F%2Fwww6.ipdl.jpo.go.jp%2FTokujitu%2Ftjitem drw.ipdl%3FN0000%3D237%26N0500%3D1E%5FN%2F%3B%3E%3B%3D%3E99%3 A%3A%2F%2F%26N0001%3D123%26N0552%3D9%26N0553%3D000004> or drawing 4 <http://www4.ipdl.jpo.go.jp/cgi-

bin/tran web cgi ejje?u=http%3A%2F%2Fwww6.ipdl.jpo.go.jp%2FTokujitu%2Ftjitem drw.ipdl%3FN0000%3D237%26N0500%3D1E%5FN%2F%3B%3E%3B%3D%3E99%3A%3A%2F%2F%26N0001%3D123%26N0552%3D9%26N0553%3D000006>, the shadow mask 12 was formed of press forming, and equips one with the skirt-board

section 18 which was fabricated in the shape of [gently-sloping] a dome and which covered the perimeter of the rectangle-like mask principal plane 20 and a mask principal plane, and extended from the periphery 21 of a mask principal plane to the perpendicular mostly to the mask principal plane mostly. electron beam passage of a large number to which the mask principal plane 20 extends in the direction of normal-axis Y, respectively—it has mostly rectangle-like perforated section 20a and nonporous section 20b of the shape of a rectangle frame surrounding the circumference of this perforated section in which the hole 19 was formed by the predetermined array pitch

[0024] The skirt-board section 18 has long side side skirt-board section 18a of the couple which extended from the long side of the mask principal plane 20, respectively, and shorter side side skirt-board section 18b of the couple which extended from the shorter side of a mask principal plane, respectively. Moreover, the convex bead 22 which functions as a skid at the time of press forming was formed in the skirt-board section 18, and almost in parallel with the periphery 21 of the mask principal plane 20, the perimeter of the skirt-board section was covered and it is prolonged.

[0025] Furthermore, the puncturing 24 of two or more shape of a long and slender slot which divided the bead 22, respectively and was prolonged is formed in the skirt-board section 18. From the rim 25 of the skirt-board section 18, only the predetermined distance discostranged and each puncturing 24 is prepared while it is prolonged in the direction which intersects perpendicularly with the periphery 21 of the mask principal plane 20 mostly. This distance d is set as the range of about 1mm or 3mm.

[0026] The puncturing 24 of eight keeps a predetermined interval and is formed in each long side side skirt-board section 18a, and the puncturing 24 of six keeps a predetermined interval in each shorter side side skirt-board section 18b, and is formed in it. Moreover, the notch 26 prolonged toward the periphery of the mask principal plane 20 from the rim of the skirt-board section, respectively is formed in the both sides of each corner of the skirt-board section 18.

[0027] And the shadow mask 12 constituted as mentioned above is welded to the mask frame by a total of 12 points of two point ** so that it may be arranged inside the mask frame 14, for example, the Y-axis of each corner section of the skirt-board section 18 and each long side side skirt-board section 18a may be inserted and the X-axis of two points and each shorter side side skirt-board section 18b may be inserted.

[0028] In addition, in each long side side skirt-board section 18a, the-four puncturing 22 of the shape of a slot formed in the shadow mask 12 is formed at a time between ****** weld zones, and is prepared three [at a time] between ***** weld zones in each shorter side side skirt-board section 18b.

[0029] The shadow mask 12 of the above-mentioned composition is manufactured according to the following processes. As shown in <u>drawing 5</u>

http://www4.ipdl.jpo.go.jp/cgi-

bin/tran web cgi ejje?u=http%3A%2F%2Fwww6.ipdl.jpo.go.jp%2FTokujitu%2Ftjitem drw.ipdl%3FN0000%3D237%26N0500%3D1E%5FN%2F%3B%3E%3B%3D%3E99%3A%3A%2F%2F%26N0001%3D123%26N0552%3D9%26N0553%3D000007> (a), the mask base material 30 of the rectangle tabular before carrying out press forming and forming a shadow mask first is prepared. perforated section 20a of this flat mask base material 30 -- beforehand -- electron beam passage -- the hole 19 is formed Moreover, in

Skist

Shirle 1

extended in a direction that almost indersects with int

the mask base material 30, puncturing 24 and the notch 26 of the shape of a slot of a predetermined number are beforehand formed in the predetermined position at the portion used as the skirt-board section 18, respectively.

[0030] Then, as shown in drawing 5 http://www4.ipdl.jpo.go.jp/cgi-

bin/tran web cgi ejje?u=http%3A%2F%2Fwww6.ipdl.jpo.go.jp%2FTokujitu%2Ftjitem drw.ipdl%3FN0000%3D237%26N0500%3D1E%5FN%2F%3B%3E%3B%3D%3E99%3A%3A%2F%2F%26N0001%3D123%26N0552%3D9%26N0553%3D000007> (b), press equipment is loaded with the mask base material 30, and press forming is performed. In this case, it positions and loads with the flat mask base material 30 between punch 40a of press equipment, and female mold 40b first. Next, as shown in drawing 6 http://www4.ipdl.jpo.go.jp/cgi-

bin/tran web cgi ejje?u=http%3A%2F%2Fwww6.ipdl.jpo.go.jp%2FTokujitu%2Ftjitem drw.ipdl%3FN0000%3D237%26N0500%3D1E%5FN%2F%3B%3E%3B%3D%3E99%3A%3A%2F%2F%26N0001%3D123%26N0552%3D9%26N0553%3D000008>, the blank holder 43 of punch 40a is descended, and the periphery of the mask base material 30, i.e., a skirt-board section formation portion, is pinched with a blank holder 43 and the dice 44 of female mold 40b. Under the present circumstances, the convex bead 22 is formed by the bead formation section which consists of the annular concavo-convex sections 42a and 42b currently formed in the pinching side of a blank holder 43 and a dice 44.

[0031] Thus, where it formed the bead 22 and slipping of the mask base material 30 is prevented, the punch 41 of punch 40a is dropped, and a mask principal plane portion is jutted out and processed into a predetermined curved surface by the KO 42 of female mold 40b. Then, a blank holder 43 and a dice 44 are detached and the periphery of the mask base material 30 is opened.

[0032] Next, KO 42 is interlocked with, punch 41 is depressed, by drawing the periphery of the mask base material 30 in the crevice 454 between a dice 44 and punch 41, it bends at a right angle mostly and the skirt-board section 18 is formed. Then, all molds are returned and the fabricated shadow mask 12 is taken out.

[0033] Since two or more slot-like puncturing 24 is provided so that the bead 22 formed in the skirt-board section 18 may be divided, in case according to the shadow mask 12 constituted as mentioned above it is crooked and the skirt-board section 18 is fabricated corresponding to the curved surface of the mask principal plane 20, it becomes possible to fully absorb the shrinkage stress which incurvation fabrication of the skirt-board section is not blocked by the bead 22 of the skirt-board section, and is applied to the skirt-board section. Press forming can be carried out without being able to mitigate simultaneously the springback of the skirt-board section produced at the time of press equipment opening, and spoiling the curved surface of the mask principal plane 20. [0034] this invention person etc. prepared the shadow mask 12 concerning the gestalt of this operation, and some kinds of other shadow masks, and performed comparison of mask intensity and the amount of skirt-board section breadths about these. The result is shown in drawing 7 http://www4.ipdl.jpo.go.jp/cgi-

bin/tran web cgi ejje?u=http%3A%2F%2Fwww6.ipdl.jpo.go.jp%2FTokujitu%2Ftjitem drw.ipdl%3FN0000%3D237%26N0500%3D1E%5FN%2F%3B%3E%3B%3D%3E99%3A%3A%2F%2F%2F%26N0001%3D123%26N0552%3D9%26N0553%3D000009> (a).

Although the shadow mask by which, as for the 1st, the slot is not formed in the skirt-board section, and the 2nd keep the interval of about 2mm in the skirt-board section from a rim in this drawing 7 (a) and the slot is formed The shadow mask which has not divided the bead, and the 3rd The shadow mask which is a shadow mask concerning the gestalt of this operation and by which the interval d of the slot-like puncturing 22 and a skirt-board outside edge was set as 2mm, and the 4th While being prolonged to the rim in the skirt-board section, the shadow mask in which the slot which divided the bead is formed is shown, respectively. Moreover, these shadow masks shall suit the color cathode-ray tube whose vertical angle of a panel is 17 inches.

bin/tran web cgi ejje?u=http%3A%2F%2Fwww6.ipdl.jpo.go.jp%2FTokujitu%2Ftjitem drw.ipdl%3FN0000%3D237%26N0500%3D1E%5FN%2F%3B%3E%3B%3D%3E99%3A%3A%2F%2F%26N0001%3D123%26N0552%3D9%26N0553%3D000009> (c), the amount l of breadths of the skirt-board section is equivalent to the amount of springbacks.

A%3A%2F%2F%2F%26N0001%3D123%26N0552%3D9%26N0553%3D000009> may show.

[0037] moreover -- criteria [intensity / mask / (36G) / in the 1st shadow mask without a slot] -- carrying out -- a case -- the 3rd shadow mask concerning a form of this operation -- mask intensity -- 40 -- it is G and is improving about 25% This is because the flare intensity of a mask principal plane is fully maintainable by only the predetermined distance's d detaching and forming the puncturing 24 of the shape of each slot from the rim of the skirt-board section 18, and considering as the composition which does not arrive at a skirt-board outside edge.

[0038] When the distance d from the slot-like puncturing 24 to a skirt-board outside edge was set as the range of 1mm - 3mm from various experiments, the amount of springbacks of the skirt-board section was small, and it checked that the flare intensity of a mask principal plane was maintainable to a high value.

[0039] It turns out that mask intensity is set to 26G though a bead is divided when a slot is formed like the 4th shadow mask so that it may be prolonged to the rim of the skirtboard section, and it falls about 19%. Furthermore, it turns out that mask intensity of the

shadow mask of this example is improving further also to the 2nd shadow mask equipped with the slot which has not divided the bead.

[0040] It becomes possible not to receive restrictions of a bead but to carry out incurvation fabrication of the skirt-board section from the above-mentioned thing in the case of press forming of a shadow mask, by forming in the skirt-board section 18 of a shadow mask 12 two or more slot-like puncturing 24 which divides a bead 22 according to the color cathode-ray tube concerning the gestalt of this operation, and the springback produced in the skirt-board section can be mitigated. Deformation of the mask principal plane 20 resulting from a springback can be prevented by this, and the color cathode-ray tube which improved can be obtained. Moreover, when only the predetermined distance d detaches and forms the puncturing 24 of the shape of each slot from the rim of the skirtboard section 18, the mechanical strength of a shadow mask is fully maintainable. [0041] In addition, this invention can deform variously within the limits of this invention, without being limited to the gestalt of operation mentioned above. For example, the number of installation of puncturing of the shape of a slot in the skirt-board section of a shadow mask, the formation position, etc. are variously selectable according to size, a kind, etc. of color cathode-ray tube.

[0042]

[Effect of the Invention] As more than explained in full detail, according to this invention, by preparing puncturing of the shape of a slot which divides the bead of the skirt-board section, the springback of the shadow mask by which press forming was carried out can fully be reduced, and the color cathode-ray tube which improved can be offered.

[Translation done.]

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] http://www4.ipdl.jpo.go.jp/cgi-

bin/tran web cgi ejje?u=http%3A%2F%2Fwww6.ipdl.jpo.go.jp%2FTokujitu%2Ftjitem drw.ipdl%3FN0000%3D237%26N0500%3D1E%5FN%2F%3B%3E%3B%3D%3E99%3 A%3A%2F%2F%2F%26N0001%3D123%26N0552%3D9%26N0553%3D000003> The cross section showing the color cathode-ray tube concerning the gestalt of implementation of this invention.

[Drawing 2] http://www4.ipdl.jpo.go.jp/cgi-

bin/tran web cgi ejje?u=http%3A%2F%2Fwww6.ipdl.jpo.go.jp%2FTokujitu%2Ftjitem drw.ipdl%3FN0000%3D237%26N0500%3D1E%5FN%2F%3B%3E%3B%3D%3E99%3 A%3A%2F%2F%2F%26N0001%3D123%26N0552%3D9%26N0553%3D000004> The plan showing the shadow mask in the above-mentioned color cathode-ray tube.

[Drawing 3] http://www4.ipdl.jpo.go.jp/cgi-

bin/tran web cgi ejje?u=http%3A%2F%2Fwww6.ipdl.jpo.go.jp%2FTokujitu%2Ftjitem drw.ipdl%3FN0000%3D237%26N0500%3D1E%5FN%2F%3B%3E%3B%3D%3E99%3 A%3A%2F%2F%2F%26N0001%3D123%26N0552%3D9%26N0553%3D000005> The side elevation of the above-mentioned shadow mask.

[Drawing 4] http://www4.ipdl.jpo.go.jp/cgi-

bin/tran web cgi ejje?u=http%3A%2F%2Fwww6.ipdl.jpo.go.jp%2FTokujitu%2Ftjitem drw.ipdl%3FN0000%3D237%26N0500%3D1E%5FN%2F%3B%3E%3B%3D%3E99%3 A%3A%2F%2F%26N0001%3D123%26N0552%3D9%26N0553%3D000006> The decomposition perspective diagram showing a part of above-mentioned shadow mask and mask frame.

[Drawing 5] http://www4.ipdl.jpo.go.jp/cgi-

bin/tran web cgi ejje?u=http%3A%2F%2Fwww6.ipdl.jpo.go.jp%2FTokujitu%2Ftjitem drw.ipdl%3FN0000%3D237%26N0500%3D1E%5FN%2F%3B%3E%3B%3D%3E99%3 A%3A%2F%2F%26N0001%3D123%26N0552%3D9%26N0553%3D000007> The cross section showing roughly some of plans showing the mask base material for forming the above-mentioned shadow mask, and press equipments.

[Drawing 6] http://www4.ipdl.jpo.go.jp/cgi-

bin/tran web cgi ejje?u=http%3A%2F%2Fwww6.ipdl.jpo.go.jp%2FTokujitu%2Ftjitem drw.ipdl%3FN0000%3D237%26N0500%3D1E%5FN%2F%3B%3E%3B%3D%3E99%3 A%3A%2F%2F%26N0001%3D123%26N0552%3D9%26N0553%3D000008> The cross section showing roughly some of plans showing the state where the bead was formed in the above-mentioned mask base material, and press equipments.

[Drawing 7] http://www4.ipdl.jpo.go.jp/cgi-

bin/tran web cgi ejje?u=http%3A%2F%2Fwww6.ipdl.jpo.go.jp%2FTokujitu%2Ftjitem drw.ipdl%3FN0000%3D237%26N0500%3D1E%5FN%2F%3B%3E%3B%3D%3E99%3 A%3A%2F%2F%26N0001%3D123%26N0552%3D9%26N0553%3D000009>

Drawing showing the result which measured mask intensity and the amount of skirt-board breadths about the above-mentioned shadow mask and the shadow mask for other comparison, drawing showing the measuring method of mask intensity roughly, and drawing showing the measuring method of the amount of skirt-board breadths.

[Description of Notations]

- 1 -- Panel
- 3 -- Neck
- 4 -- Funnel
- 6 -- Fluorescent substance screen
- 9 -- Electron gun
- 10 -- Vacuum envelope
- 12 -- Shadow mask
- 18 -- Skirt-board section
- 18a -- Long side side skirt-board section
- 18b -- Shorter side side skirt-board section
- 19 -- electron beam passage -- a hole
- 20 -- Mask principal plane
- 21 -- Periphery
- 22 -- Bead
- 24 -- Puncturing
- 26 -- Notch

30 -- Mask base material

[Translation done.]